

「科学技術立県を支える次世代人材育成プロジェクト」

国内研修

日時：平成29年12月25日（月）

午前9時45分～午後0時45分（集合 午前9時30分）

会場：国立研究開発法人 理化学研究所

〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 和光市駅南口より徒歩5分

対象者：物理分野生徒(19名)
化学分野生徒(4名)
生物分野生徒(4名)
地学分野生徒(2名)

内容

(1)：見学

- ・ 染谷薄膜素子研究室
- ・ 仁科加速器研修センター
- ・ 理研ギャラリー等

(2)：講義

- ・ 染谷薄膜素子研究室 研究員 福田憲二郎氏

その他

- (1) 現地集合、現地解散です。
- (2) 西門で集合し、全員でそろって入場します。
- (3) 理研の施設（仁科加速器研修センター，理研ギャラリー等）や研究室（染谷薄膜素子研究室）を事前に調べておいてください。

